01:05:06

Определение параметров глубоких уровней по дифференциальным коэффициентам вольт-амперных характеристик

© С.В. Булярский, М.О. Воробьев, Н.С. Грушко, А.В. Лакалин

Ульяновский государственный университет

Поступило в Редакцию 4 сентября 1998 г.

Глубокие уровни определялись в GaP светодиодах, используя дифференциальные коэффициенты вольт-амперных характеристик. Параметры, определенные по разным методикам, соответствуют друг другу. Условия измерений таковы, что их можно проводить на пластинах, что делает предлагаемые методы весьма перспективными.

Классическая работа [1] положила начало исследованию процессов рекомбинации в области пространственного заряда (ОПЗ). В дальнейших теоретических работах уточнялся вид вольт-амперных характеристик. Экспериментальные работы, как правило, ограничивались констатацией механизма переноса тока в данном диапазоне прямых смещений. И только в работах [2–4] разработаны методы обработки вольт-амперных характеристик, основанные на разделении интегральных рекомбинационных процессов на отдельные составляющие с последующим вычислением параметров глубоких центров, участвующих в рекомбинации. В настоящей работе использованы новые дифференциальные методики определения энергии активации глубоких уровней (ГУ) [4].

Дифференциальные методики позволяют выявить особенности, которые на интегральных характеристиках слабо выражены. В частности, по вольт-амперным характеристикам (ВАХ) при прямом смещении можно вычислить параметры ГУ. В настоящей работе показано на примере исследования свойств диодов зеленого свечения на основе GaP, легированного азотом.

При низком уровне инжекции тока рекомбинации в ОПЗ p-n-перехода широкозонного полупроводника, как правило, превосходят диффузионные токи. ВАХ описывается характерным выражением вида:

$$J = A(U) \exp(qU/\beta kT), \tag{1}$$

где β принимает значения от 1 до 2 (для диффузионных токов $\beta=1$). Подробно физические процессы рекомбинации в ОПЗ p-n-перехода изложены в работах [1–8]. A(U)-коэффициент пропорциональности, зависит от параметров ГУ. Экстремумы производной дифференциального показателя наклона ВАХ (β) определяются формулой

$$\beta = \frac{qJ_r}{kT} \left(\frac{\partial J_r}{\partial U}\right)^{-1}.$$
 (2)

Ток рекомбинации (J_r) в ОПЗ p-n-перехода, с участием нескольких глубоких двухзарядных уровней, описывается выражением [5]:

$$J_r = \sum_{m=1}^{s} \frac{qwc_{nm}c_{pm}n_i^2(e^{qU/kT} - 1)N_{tm}}{2n_i\sqrt{c_{nm}c_{pm}e^{qU/2kT}} + c_{nm}n_{1m} + c_{pm}p_{1m}} x \frac{2kT}{q(V_d - U)},$$
 (3)

q — заряд электрона, w — ширина ОПЗ, s — число ГУ, $n_{1m}=N_c\exp\left(-\frac{E_{tm}}{kT}\right),\ p_{1m}=N_\nu\exp\left(-\frac{E_{tm}}{kT}\right),\ c_n,\ c_p$ — усредненные по всем состояниям коэффициенты захвата электрона и дырки данным центром, N_t — концентрация ГУ, E_t — положение ГУ в запрещенной зоне, $E_{tn}=E_c-E_t,\ E_{tp}=E_t-E_\nu,\ V_d$ — диффузионный потенциал.

Формула (2) несколько отличается от выражений работы [1]. Это различие подробно рассмотрено в [6] и не будем на нем останавливаться. В работах [2–5] установлены пределы применимости выражения [3].

Из формулы (2) следует, что дифференциальный показатель наклона ВАХ (β) содержит параметры ГУ (энергии их термический активации), которые могут быть найдены. По максимумам (U_{0m}) зависимости производной (β) по напряжению прямого смещения находим

$$E_{tn} = \frac{E_g - qU_{0m}}{2} + \delta. \tag{4}$$

Полагаем, что ГУ лежит выше средины запрещенной зоны и $c_p p_1 \ll c_n n_1, \ \delta = \frac{kT}{2} \ln \left(\frac{c_n N_c}{c_p N_v} \right)$. Данная величина, как и коэффициенты

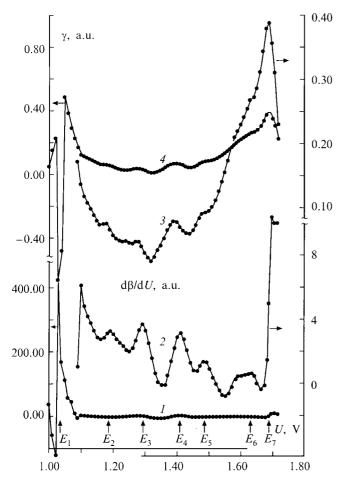
Энергии активации ГУ, определенные разными методами для GaP светодиодов (образец 5-2).

Ме- тод	E ₇ , eV	E ₆ , eV	E ₅ , eV	E ₄ , eV	E ₃ , eV	E ₂ , eV	E ₁ , eV	E ₈ , eV	E ₉ , eV	E ₁₀ , eV
TCE		0.35				0.53	0.63	0.66	0.81	1.0
R_{np}	0.29	0.33			0.48	0.56	0.61			
$rac{deta}{dU} \gamma$	0.27 0.26					0.52 0.54				

захвата, как правило, неизвестна. Но отношения коэффициентов захвата можно определить, измеряя температурные зависимости прямого тока [2,3]. Если допустить, что $c_n/c_p=100$, то при $T=300\,\mathrm{K}$ систематическая ошибка $\delta \approx 0.04\,\mathrm{eV}$ для GaP. На рисунке (кривые 1 и 2) приведены экспериментальные зависимости $\frac{d\beta}{dU}$, измеренные на светодиодах зеленого свечения. Измерения выполнены на установке, управляемой ПЭВМ. Напряжение прямого смещения изменялось с шагом, равным 0.01 V. В этом случае на пиках производной можно получить несколько экспериментальных точек. Повторные измерения хорошо воспроизводились. Светодиоды одной серии показывали одинаковые результаты. Таким образом, можно говорить о достоверности полученных экспериментальных кривых. Кривые приведены в разных масштабах, так как вклад различных центров в рекомбинационный процесс не равнозначен. Из кривой 1 видно, что максимальный вклад в рекомбинацию вносит E_1 . Значительно меньший вклад вносит E_7 , а также другие рекомбинационные уровни. Энергии активации, определенные по формуле (4), приведены в таблице.

Недостатком данного метода является необходимость вычисления второй производной от экспериментальных данных, что требует применения специальных численных методов. Поэтому удобнее использовать другой дифференциальный коэффициент, определение которого требует вычисления только первой производной:

$$\gamma = \left(\frac{\partial R_{np}}{\partial U}\right) \frac{2kT}{q} \frac{1}{R_{np}}.$$
 (5)



Дифференциальные коэффициенты ВАХ. Номер экстремума соответствует номеру уровня (см. таблицу).

Приведенная скорость рекомбинации R_{np} вычисляется из экспериментальных данных и определяется следующей формулой [4]:

$$R_{np} = \frac{J}{qwSn_i \left[\exp\left(\frac{qU}{2kT}\right) - 1 \right]} \cdot \frac{q(V_d - U)}{2kT}.$$
 (6)

Связь этой величины с параметрами ΓY устанавливается формулой [2,3]:

$$R_{np} = \frac{c_n c_p n_i N_t \left[\exp\left(\frac{qU}{2kT}\right) + 1 \right]}{2n_i \sqrt{c_n c_p} \exp\left(\frac{qU}{2kT}\right) + n_1 c_n + p_1 c_p}.$$
 (7)

Напряжение, при котором коэффициент (5) становится минимальным (см. рисунок, кривые 3,4), позволяет определять энергию активации ГУ по формуле (4). При этом должны выполняться определенные условия, полученные в работе [4]. Для ГУ, возникающих при изготовлении промышленных полупроводниковых приборов, данные условия выполняются. Функция вида (4) имеет минимумы в точках U_{0m} . Амплитуда каждого минимума будет отличаться в зависимости от вклада конкретного ГУ в общий рекомбинационный ток. Из рисунка (кривые 3,4) видно, что основной вклад в рекомбинационный процесс вносят уровни E_1 , E_3 , E_6 , E_7 . Энергии активации данных уровней приведены в таблице.

Результаты определения энергий активации по дифференциальным параметрам сопоставляются в таблице с данными емкостной спектроскопии и методом разделения скорости рекомбинации на составляющие, описанным ранее в работах [2–4]. Данные независимых экспериментов хорошо согласуются между собой, что говорит о достоверности параметров ГУ, полученных с использованием дифференциальных методик. Измерения проводятся при фиксированной температуре, чаще всего комнатной. Условия измерений таковы, что их можно выполнять непосредственно на пластинах, до их разделения и корпусирования. Эти несомненные преимущества делают данные методики весьма перспективными.

Список литературы

- [1] Sah S.T., Noyce R.N., Shochley W. // Proc. IRE. 1957. N 14. P. 1228.
- [2] *Булярский С.В., Грушко Н.С.* Физические принципы функциональной диагностики p-n переходов с дефектами. Кишинев: Штиинца, 1992. С. 235.
- [3] Булярский С.В., Грушко Н.С. Генерационно-рекомбинационные процессы в активных элементах. М.: МГУ, 1995. С. 399.
- [4] *Булярский С.В., Грушко Н.С., Лакалин А.В.* // Заводская лаборатория. 1997. № 7. С. 25–31.

- [5] *Булярский С.В., Грушко Н.С., Лакалин А.В.* // Тез. межд. конф. Центры с глубокими уровнями в полупроводниках и полупроводниковых структурах. Ульяновск, 1997. С. 65–66.
- [6] Булярский С.В., Грушко Н.С., Сомов А.И., Лакалин А.В. // ФТП. 1997. Т. 31. С. 1148–1150.
- [7] Булярский С.В., Радауцан С.И. // ФТП. 1981. Т. 15. С. 1443–1446.
- [8] Булярский С.В., Стратан И.В., Грушко Н.С. // ФТП. 1987. Т. 21. С. 1730—1732.